EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

04041416

PUBLICATION DATE

12-02-92

APPLICATION DATE

07-06-90

APPLICATION NUMBER

02149457

APPLICANT: MITSUBISHI HEAVY IND LTD;

INVENTOR:

ISHIBASHI AKIRA;

INT.CL.

A61K 7/06

TITLE

COSMETIC FOR HAIR

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a hair cosmetic capable of readily changing and repairing the hair

style by blending a shape memorizing resin with other ingredients.

CONSTITUTION: The objective hair cosmetic is obtained by mixing and dissolving 0.01-60 wt.% shape memorizing resin (e.g. polyurethane) having 40-90°C glass transition point in a hair styling lotion, a hair spray, a hair styling foam, etc. When the hair cosmetic is applied to hair and dressed with a hair dryer, etc., the shape in the hairdressing is fixed and shape in the hairdressing is maintained if the surface temperature of the hair attains the glass transition point or below. The fixed shape can be readily changed and corrected by hairdressing again with the hair dryer, etc. The shape memorizing resin is obtained by polymerizing an isocyanate with a polyol and a chain extender by a prepolymer method, etc.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

VSDOCID: < IP

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

平4-41416 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

5 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)2月12日

A 61 K 7/06

7038-4C

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全6頁)

毛髪用化粧料 60発明の名称

> 願 平2-149457 ②特

願 平2(1990)6月7日 ②出

滋賀県八日市市緑町34-4 達 郎 村 @発 明 山 者

滋賀県八日市市妙法寺町774-13 仁 @発 明 正

愛知県名古屋市中村区岩塚町字高道 1 番地 三菱重工業株 俊 林 四発 明

式会社名古屋研究所内

東京都千代田区丸の内2丁目5番1号 三菱重工業株式会 石 明 @発

社内

兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目13番地の1 株式会社ノエピア 勿出 顔

東京都千代田区丸の内2丁目5番1号 三菱重工業株式会社 勿出 願

外1名 弁理士 石 川 四代 理 人

1.発明の名称

毛髮用化粧料

- 2.特許請求の範囲
 - (1) 形状記憶樹脂を配合してなることを特徴とす る毛髪用化粧料。
 - (2) 形状記憶樹脂がポリウレタンであることを特 敬とする、特許請求の範囲第1項に記載の手 髮用化粧料。
 - (3) 形状記憶樹脂のガラス転移点が、40℃~90℃ であることを特徴とする、特作請求の範囲第 1項又は第2項に記載の毛髪用化粧料。
 - (4) 形状記憶樹脂を 0.01~60 重量 多配合してなる ことを特徴とする、特許請求の範囲第1項~ 第3項に記載の毛髪用化粧料。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、形状記憶樹脂を配合することによ り、整髪及びその條復を容易とした毛髪化粧料

に関する。

〔従来の技術〕

近年、ヘアケア及びヘアスタイルへの関心と おしゃれ意識が高まり、ヘアトリートメント剤。 ヘアスタイリング剤等の毛髪用化粧料の需要が 増大している。

これらにおいては、ピニルピロリドンー1-アルキルジアルキルアミノ (メタ) アクリレー ト共重合体、カチオン性セルロース誘導体とい ったカチオン性ポリマー、セルロース誘導体、 ポリピニルピロリドンといったノニオン性ポリ マー、コラーゲン加水分解物、絹フィプロイン 等のポリペプタイド及びその誘導体、ラノリン、 レシチン、シリコン油等の油脂類、保湿剤等が 整髪剤、毛髪平滑剤、コンディショナー剤とし て用いられている。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、従来のヘアスタイリング剤等 は、上記の原材料を用いて整髪を図るため、へ

アスタイリング削等を使用した時へアスタイル を保持するように構成されているものである。 従って、一度繋髪した後、ヘアスタイルを変え る場合は毎度ヘアスタイリング削等を用いて整 髪し直す必要があった。また、強風等の外力に よってヘアスタイルが削れた場合もそのままで は修復が困難であった。

一方、最近、合成樹脂として形状記憶性を有するものが注目され、各種の分野において該形状記憶性合成樹脂を特殊な躯様で使用する技術が開発されつつある。

この形状記憶樹脂は、ガラス転移点前後における大きを弾性塞変化を利用して、ガラス転移点以上の温度に加熱し軟化させて、所望形状に変化させ、この形状を保持してガラス転移点以下の温度に冷却すれば、この変形した形状は以下の温度に冷却すれば、この固定された形状はガラス転移点以上に加熱することで容易に消去(回復) することができるものである。

憶樹脂の形状は整髪時の形状に固定され、整髪 時のヘアスタイルを維持することができる。

形状記憶樹脂としては、イソシアネート、ポリオール、及び鎖延長剤を重合してなるポリウレタンが好ましく、ヘアドライヤー等の使用温度(40 て~90 で)に合わせてガラス転移点を設定する。

従って、再度ヘアドライヤー等を使用して毛 要表面の温度を上記ガラス転移点以上に上昇さ せると、形状記憶樹脂は軟化し、形状を自由に 変更できるため、ヘアスタイルの変更、修復が 容易である。

(実施例)

以下に本発明について、実施例により詳細に 説明する。

(実施例1:ヘアスタイリングローション)

エタノール、グリセリン、シリコン油、バラオキシ安息香酸メチル、精製水の各通常使用量 を混合容解し、これに 0.01~60 重量 多の範囲で 〔課題を解決するための手段〕

〔作用〕

本発明の係る毛髪用化粧料を頭髪に塗布して、ヘアドライヤー等を使用して所望のヘアスタイルに整髪すると、溶剤が揮散して形状記憶樹脂が薄膜状又は、フイルム状に毛髪表面に付着する。ヘアドライヤー等の使用を停止し、毛髪表面の温度がガラス転移点以下となると、形状記

ポリウレタンエラストマー溶液を混合容解して 製造する。

(実施例2:ヘアスプレー)

P.O. E.(6) ステアリルエーテル、液状ラノソン、エタノール、 哲料の各通常使用量を混合器解し、これに 0.01 ~ 60 重量 まの範囲でポリウレタンエラストマー溶液を混合溶解し、 LPガスを噴射剤として容器に對入して製造する。

(実施例 3 : ヘアスタイリングフォーム)

シリコーン油、ポリペプチド、P.O. E. 00 セチルエーテル、P.O. E. (2) セチルエーテル、エタノール、香料、精製水の各通常使用量を混合溶解し、これにポリウレタンエラストマー溶液を0.01~60 重計 多の範囲で混合溶解し、LPガスを噴射剂として容器に封入して製造する。

とこで、上記において用いられるボリウレタンエラストマーとしては、イソシアネート、ボリオール、鎖延長剤をプレボリマ法等により、重合してなるボリウレタンであって、なかでも、

特開平4-41416(3)

2 官能ジィソシアナート、 2 官能ポリオール、及び活性水素基を含む 2 官能鎖延長剤を、 モル比で、 ジイソシアナート: ポリオール、 : 鎖延長剤 = 2.00~1.10: 1.00: 1.00 ~ 0.10となるように配合し、 プレポリマ法により重合したもので、末端のNCO基とOH基をほぼ等量含有し、 ガラス転移点が - 50~60で、結晶化度が 3~50重量のものが好適に使用される。

このポリウレタンは、分子の末端に余剰のNCO 基を有していないため、架橋反応が進行せず、 鎖状分子となっており溶剤に対して溶解が容易 となる。

なお、上記のポリウレタンの原料である2官能イソシアナートとしては、一般式がOCN-R-NCOで示され、Rは1又は2個のフェニレン基を意味するが、Rがないものであっても良く、 具体的には、2,4-トルエンジイソシアナート、 4,4-ジフェニルメタンジイソシアナート、 カルボジィミド変成の4,4'-ジフェニルメタンジ ソシアナート、ヘキサメチレンジイソシアナー ト等が使用できる。

また、2官能ポリオールとしては、一般式がOH-R'-OHで示され、R'は、1又は2個のフェレニン基を意味するが、Rがないものであっても良く、更には2官能ポリオールと2官能カルポン酸又は環状エテールとの反応生成物等があり、具体的には、ポリプロピレングリコール、カリストレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、アリアングリコール、ポリエチレングリコール、アリエチレングリコール、アリエチレンが使用できる。

ン、ピスフェノールAエチレンオキサイドとの 反応生成物、ピスフェノールAとプロピレンオ キサイドとの反応生成物等が使用できる。

これらの原料から合成されたポリウレタンは、 下記一般式で示すことができる。

HOR, COCNH (KNHCOOK, OCONH) " KNHCOOK, OH

 $m = 1 \sim 16$ $n = 0 \sim 16$

第1妻は上記の形状記憶性ポリウレタンエラ ストマーの調製例を示す。

特開平4-41416 (4)

第	1	26

		T	#B]	麦									
\dashv		2.4 -トルエンジイソシアオート	分子	_		2	3	4	5	6	7	8	9
	17		174		1.5			1.5	_			- -	9
	ソキ	4.4' - 97 . = 24 4 7 64 7 6 4 7 6 4 7 6	250)					1.5	-+		1.5	1.5
	シェ	/m	290							1.5			-
-1	-	ヘキサメテレンジインシアネート	303	Ц_		.5 1	5						
٦		ポリプロピレングリコール	168			\top		7	_		1.5		
- [向 上	400							-	-		
.		同 <u>上</u>	700		7	1.	0 1,	0 1.	0 1	.0 1	.0 1		
	at		1000		0.	88	_	+-	-		.0 1	.0 1.	0 1
	,	1.4 -プタングリコールアジベート	600	7	\top	_	_						-
	*	同 上	1000	1			+						
	. F	周 上	2000	1				+					
ı	n	ポリテトラメチレングリコール	650	 	+	+-	+	+		-			
1	-	高 .Ł	850	 	+-	+	+	-	-				
	- 1	同 上	1000	\vdash	+-	+		+	+-	-			
		ポリエチレングリコール	600	 	+	+	╁		+				
<u> </u>	ピスフェノールー人+アロビレンオキサイド	800	1.0	 	+	+	+	+					
١.		エチレングリコール	62		+	+		+					
	` -	1.4 - ブタングリコール	90	0.51	┼──	 	┼	┼	 		0.5	1	
-	·	ミス (2-ハイドロキシエテル) ハイドロキノン	198	0.51	 	 	 	-				0.51	T
長	· 1	「スフェノールーA+エチレオキサイド	327		├	 		<u> </u>	-				
*!	· }-	同上	360		0.50	-		ļ				Γ	
Ц,	٤	スフェノールー人+プロピレンオキサイド	360		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51			
定量	_	Tg (t)	- 400	24		-			<u> </u>				0.51
		E/E'		170	-10		-11	14	16	-45	9	6	12
		结 晶 化 皮 (wt %)		170	73	69	_	129	133	20	177	128	97
					20	20	30			25		1	

第1表 つづき

- 1	1												
		2.4 -トルエンジインシアネート	分子』		1 1:	2 1	3 1	4 1:	5 1	6	7 1	8 1	9 20
	10	4.4'	174										
	12		250	<u> </u>	5 1	.5 1	.5 1	2 1	8 1	35	35 1	35	.35 1.3
	101	同上	290							_	1	-	-
	'		303								+-		
		ポリプロビレングリコール	168	\bot				_	\top	_	_		+
	ĺ		400						 	_	-		
原	1		700	1.0	3 1.0	5	1.	0 1.0	1.1	, -			
21	#	同 上	1000	T				+	+-	1			
15	י	1.4 -プラングリコールアジベート	600			_		+	+	+-			
1	*	同 上	1000		1	+	+	+	+-		1.0		
U	,	同 上	2000	1-	_	+-	+	+-	+			1.0	<u>'</u>
ŧ	1	ポリテトラメテレングリコール	650	1		+-		+	+	┵—			1.0
n	1	周上	850	1-		+	+	+	┼	-	 		
Æ		同上	1000	 	 	+	+	+		 			
₽		ポリエチレングリコール	600	 	 	+	+	+	 	 	↓		
比		ピスフェノールーA+プロピレンオキサイド	800		 	1.0		-	 	↓			
		エチレングリコール	62		+	-	 	<u> </u>					
	概	1.4 - プタングリコール	90		├	┼	-	 	L				T
-	挺	ピス (2・ハイドロキシエチル) ハイドロキノン			 	├						T	
	英	ピスフェノールースナエチレオキサイド	198		0.51	 							
- 1	AH		327	0.51			0.21	0.81	036	0.36	0.36	0.36	0.36
- 1	- 1	ピスフェノールー人+プロピレンオキサイド	360				L						1
			360										
953	窟	Τg (τ)		16	-7	-6	-4	25	5	-22	10	-18	-45
性	4	E/E'		111	49	12	105	53	37	81	100	29	
		结晶化度 (wt%)			20	30		20	25	<u> </u>	.00	25	30 25

特開平4-41416 (5)

第 1 表 つづき

			117 €	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
+	-+	2.4 - トルエンジイソシアキート	174			,				1.5	1.4	1.3	1.2
	0	4,4'-ジフェニルメタンジイソシナネート	250	1.35	1.35	1.35	1.5	1.5	1.35				
- 1	17	4.4'ージフェニルメタンジイソシアネート (カルボイミド変性)	290										
	ソキーショ	同上	303										
		ヘキサメチレンジイソシアネート	168										
ŀ		ポリプロピレングリコール	400						1.0				
	1	商 上	700				1.0	1.0					
原	Ì	同上	1000										
料	#	1.4ープタングリコールアジベート	600										
ži	"	同上	1000										
4	*	同 上	2000										
4	'	ポリテトラメテレングリコール	650	1.0									
*	n	同 上	850		1.0								
~ RE		同 上	1000			1.0							
		ポリエチレングリコール	600										
<u>#</u>		ピスフェノールーA+プロピレンオキサイド	800							1.0	1.0	1.0	1.0
		エテレングリコール	62										
	4	1.4-ブケングリコール	90										
	硾	ピス (2-ハイドロキシエチル) ハイドロキノン	198	L						0.51	0.41	0.31	0.2
	長	ピスフェノールー人十エチレオキサイド	327	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35				
- [割	同上	360										
- 1		ピスフェノールー人+プロピレンオキサイド	360	ļ									19
***	21	Tg (t)		-18	-30	-38	5	8	23	26	21	19	101
	定	E/E'		33	18	40	33	100	126	140	125		15
性	催	结晶化度 (wt%)		25	25	L	25	15	15	10	15	15	. 13

38	1	去	つ	っく	2

	_		分子量	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		2.4 - トルエンジイソシアネート	174			1.5							
10		4.4'- ジフェニルメタンジイソシアネート	250	1.9	1.68		1.3	1.7	1.59	1.68	1.5	1.5	1.81
	7 *	4.4'-ジフェニルメタンジイソシアネート(カルポイミド変性)	290										
	7	同 上	303										
	ŀ	ヘキサメテレンジイソシアネート	168										
-	-	ポリプロピレングリコール	400										
1		B Ł	700	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0			
R .		同 上	1000										
et '	4.	1.4 - ブタングリコールアジベート	600										
5	ij	商 上	1000										<u> </u>
#) :	*	同 上	2000										<u> </u>
<u>ت</u>	1	ポリテトラメチレングリコール	650										
- 1	s.	<u>Б</u>	850									ļ	
~		局 上	1000										
R.		ポリエテレングリコール	600										<u> </u>
企		ピスフェノール・A+プロピレンオキサイド	800			1.0					1.0	1.0	1.0
~⊢	_	エチレングリコール	62				0.31	0.71	0.51	0.51			
		1.4-ブラングリコール	90								0.51		
	延	ピス (2-ハイドロキシエチル) ハイドロキノン	198		<u></u>	0,51						0.51	0.8
1	Æ.	ピスフェノールーA+エテレオキサイド	. 327										
ļ	湖	周 上	360	0.51	0.51								
	-7	レスフェノールコ A+プロピレンオキサイド	360		<u></u>								
		Tg (°C)		10	11	22	2	15	11	12	35	40	48
	測定	E/E'		125	126	107	83	122	100	135	124	138	152
	在	結 晶 化 度 (wt %)		15	20	15	20	15	15	10	10	5	5

特閒平4-41416(6)

上記実施例では、第1表M 39のものをメタノール、エタノール、n-ブロパノール等の揮発性のある溶媒に溶解し、ポリウレタンエラストマー溶液とする。これを上記のヘアスタイリンクローション、ヘアスプレー、ヘアスタイリンクフォーム等に 0.01~60重量 4 混合溶解する。この毛髪用化粧料のガラス転移点は 40 ℃である。

なお、ガラス転移点は、前記したイソシアネート、ポリオール、鎮延長剤の種類や混合比を変えることによって自由に設定することができ、ヘアドライヤー等を使用する温度の範囲(40 ℃~90 ℃)で適当に設定すればよい。

本発明に係る上記のような毛髪用化粧料を、 面髪に塗布してヘアドライヤー等を使用して质 室のヘアスタイルを整えると、毛髪の表面温度 がガラス転移点以下になれば、整髪時の形状が 維持され、ヘアスタイルが削れることがない。 再度ヘアドライヤーで整髪することにより、自 在にヘアスタイルを変更し修正することができ る。

〔発明の効果〕

以上のように、本発明により、ヘアドライヤー等の使用によりヘアスタイルを自在に変更・ 修正することができ、整髪性、ヘアスタイル維 特性の高い毛髪用化粧料を提供することができ る。

代理人 石 川 新